

бовалось время t_0 , то, для того чтобы решетка за пятном выросла до той же величины, потребуется дополнительное время $(3 \div 5)t_0$. С более медленным ростом ПС за пятном, по-видимому, и связано отсутствие экспериментальных данных по рассматриваемому вопросу. Образование микрократеров и оплавление краев цареплии за пределами лазерного пятна давно известны [8]; там же указывалось, что наиболее вероятная причина этого — выделение на поверхностных дефектах энергии упругих колебаний. Наше рассмотрение показывает, что другим механизмом может быть рассеяние ПЭВ на дефектах.

В заключение авторы выражают глубокую благодарность С. И. Анисимову за советы и полезное обсуждение.

Литература

- [1] Ахманов С. А., Емельянов В. И., Коротеев Н. И., Семиногов В. Н. УФН, 1985, т. 147, № 4, с. 675—745.
- [2] Бонч-Бруевич А. М., Коченгина М. К., Либенсон М. Н. и др. Изв. АН СССР. Сер. физ., т. 46, № 6, с. 1186—1193.
- [3] Кондратенко П. С., Орлов Ю. Н. ЖЭТФ, 1987, т. 92, № 2, с. 616—624.
- [4] Бонч-Бруевич А. М., Либенсон М. Н., Макин В. С. Письма в ЖТФ, 1984, т. 10, № 1, с. 3—8.
- [5] Вигант Ю. В., Ковалев А. А., Куликов О. Л. и др. ЖЭТФ, 1986, т. 91, № 1, с. 213—219.
- [6] Анисимов С. И., Имас Я. А., Романов Г. С., Ходыко Ю. В. Действие излучения большой мощности на металлы. М.: Наука, 1970. 272 с.

Поступило в Редакцию
11 февраля 1987 г.

В окончательной редакции
14 июля 1987 г.

УДК 539.124.4

Журнал технической физики, т. 58, с. 5, 1988

ОБЪЕМНЫЙ ЗАХВАТ — ДИФРАКЦИЯ ПРОТОНОВ НА ИЗОГНУТЫХ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ПЛОСКОСТИХ

E. A. Mazur

Эффект объемного захвата (ОЗ) широкого пучка быстрых заряженных частиц в моноцисталье был обнаружен группой сотрудников ЛИЯФ АН СССР [1]. Эксперимент [1] базировался на гипотезе одного из авторов работы (О. И. Сумбаева). Эффект представляет значительный интерес с точки зрения увеличения эффективности поворота пучка и коллимации широких пучков быстрых частиц. Тем не менее до настоящего момента теоретическая интерпретация эффекта отсутствует. Рассмотрим возможные механизмы ОЗ: 1) потеря поперечной энергии вследствие возбуждения кристалла быстрой заряженной частицей (БЗЧ) (протоном), 2) некогерентное многократное рассеяние БЗЧ в изогнутом кристалле, 3) когерентное упругое рассеяние БЗЧ в изогнутом кристалле.

Для локальных поперечных потерь энергии БЗЧ в резко неоднородном профиле электронной плотности в области зависания БЗЧ над изогнутой кристаллографической плоскостью (ИКП) в формализме, учитывающем неоднородность электронной плотности [2], и, следовательно, недиагональные по импульсу элементы диэлектрической проницаемости, получено выражение

$$-\frac{dE_{\perp}}{dl}(r) = \frac{2\pi Ze^2}{v} \int \frac{d^3q}{q^2} d\omega(qv_{\perp}) \sum_G \text{Im} \epsilon^{-1}(q, q + G, \omega) \delta(\omega - qv) \exp(iGr). \quad (1)$$

Здесь $\text{Im}\epsilon^{-1}$ — мнимая часть обратной матрицы диэлектрической проницаемости (ОМДП) кристалла, Ze — заряд быстрой частицы, v и v_{\perp} — полная скорость и перпендикулярная составляющая скорости, G — вектор обратной решетки.

Аналогичное выражение, но с заменой qv_{\perp} на qv_{\parallel} имеет место для продольных потерь энергии. Анализ формул для

$$\frac{dE_{\perp}}{dl}(r), \quad \frac{dE_{\parallel}}{dl}(r)$$

показывает, что в области зависания отношение скоростей поперечных и продольных потерь существенно увеличивается по сравнению с отношением E_{\perp}/E_{\parallel} и по порядку величины равно

$\text{Im } \epsilon_{\text{недиаг}}^{-1} / \text{Im } \epsilon_{\text{диаг}}^{-1}$, т. е. отношению недиагональных элементов ОМДП к диагональным. Тем не менее такой скорости потерь энергии недостаточно для сброса разности потенциалов двух соседних плоскостей вследствие изгиба

$$\Delta U_{\perp} = (M^2/2R^3) a = p^2 R^2 a / 2m R^3 \approx K_0 a / R \approx 1 \text{ эВ}$$

в условиях [1], т. е. недостаточно для ОЗ, поскольку величина сброса поперечной [энергии БЭЧ, рассчитанная по (1) для кинетической энергии частицы $K_0 = 1 \text{ ГэВ}$, составит на радиальном расстоянии $a = 3 \text{ \AA}$ всего лишь $\Delta E_{\perp} \sim 2 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$. Здесь p , m , M — импульс, масса и момент импульса БЭЧ относительно центра кривизны кристалла; R — радиус кривизны; a — межплоскостное расстояние кристалла. Для оценки влияния некогерентного многократного рассеяния БЭЧ на эффективность ОЗ оценим величину диффузационного расплывания поперечной энергии $\Delta E_{\perp \text{диф}} \sim (D_{\perp} a)^{1/2}$. В области зависания, где $E_{\perp} \leq 20 \text{ эВ}$, $D_{\perp} \leq 0.2 \text{ эВ}^2/\text{мкм}$ [3], так что $\Delta E_{\perp \text{диф}} \leq 6 \cdot 10^{-3} \text{ эВ}$, что также совершенно недостаточно для ОЗ. Таким образом, следует признать, что за эффект ОЗ отвечают процессы когерентного упругого рассеяния протонов на изогнутом кристалле.

Для протона с энергией $K_0 \sim 1 \text{ ГэВ}$ [1] размерами волнового пакета в продольном направлении можно полностью пренебречь (движение в высокой степени классично), так как его продольный волновой вектор составит при этом $k_0 = p/\hbar = (K_0 (K_0 + 2m_0 c^2))^{1/2} \approx 10^{16} \text{ 1/м}$, а соответствующая длина волны $\lambda_0 \approx 6 \cdot 10^{-16} \text{ м}$. Поперечная же по отношению к ИКП длина волны меняется по мере продвижения протона в кристалле от $\lambda_{0\perp} = \lambda_{0\parallel} p_{0\perp} / p_{0\parallel} \approx \lambda_{0\parallel} / \theta_{\perp} \approx 10^{-13} \text{ м}$ при влете в кристалл до $\lambda_{\perp} \sim \lambda_{0\parallel} / \theta_{\perp} \approx 10^{-12} \text{ м}$ в области зависания и отражения БЭЧ от ИКП (т. е. в области ОЗ). Здесь θ_{\perp} — угол влета частицы относительно ИКП кристалла; θ_{\perp} — угол подлета к ИКП в области объемного захвата, при мерно равный углу Линдхарда $\theta_{\perp} = \sqrt{U_0/K_0} \sim 0.15 \text{ мрад}$; $U_0 \sim 20 \text{ эВ}$ — глубина потенциальной ямы, описывающей ИКП в кремнии. Заметим, что эффекты подхода протонов строго по касательной к ИКП в данной ситуации отсутствуют. Таким образом, эффектами дифракции протонов на ИКП вдали от области захвата можно пренебречь, поскольку длина волны протона существенно меньше характерной толщины ИКП $R_0 \sim 0.3 \text{ \AA}$, например, в кремнии. В области же захвата, т. е., например, за 10 и менее ИКП до отражающей ИКП, λ_{\perp} соизмерима с R_0 , что приводит к эффектам дифракции протонов на отдельных ИКП, причем взаимодействие быстрого протона с атомами отдельной ИКП происходит когерентно. Отметим попутно, что длина, на которой становятся существенными эффекты дифракции, в несколько раз меньше соответствующей длины для неупругих процессов. Рассмотрим сначала дифракцию при отражении протона от ИКП. Угол подлета протонов к такой плоскости может лежать в пределах от $\theta_0 = \sqrt{(U_0 - \Delta U_1)/K_0}$ до $\theta_1 = \sqrt{U_0/K_0}$. Условием захвата явилось бы уменьшение угла при отражении протона от плоскости до значений $\theta < \theta_0$. В частности, в наиболее благоприятном случае протонов, падающих под углом $\theta \geq \theta_1$, отклонение от зеркального угла при отражении должно составлять $\Delta\theta_0 \simeq \Delta U_{\perp}/2\sqrt{K_0} \sqrt{U_0 - U_1} \approx 3 \cdot 10^{-6}$. Для дальнейшего существенно, что в пренебрежении эффектами некогерентного рассеяния отражение быстрых частиц от бесконечной прямой плоскости или оси происходит зеркально [4], т. е. по существу эффекты когерентной дифракции отсутствуют. Факт изгиба плоскости позволяет эффективно заменить ее конечной прямой плоскостью длиной L , оцениваемой из условия отклонения плоскости вследствие изгиба на расстояние, равное своей толщине R_0 , так что $R_0 \sim L^2/R$, а $L \sim \sqrt{R_0 R} \sim 4 \cdot 10^{-6} \text{ м}$ (при $R = 0.5 \text{ м}$ [1]), что составит для кремния примерно 10^4 атомных слоев. Поскольку $\theta_1 \approx 1.5 \cdot 10^{-4} \gg 1/p R_0 \approx 3 \cdot 10^{-5}$ (в условиях [1]), то угловое распределение отраженных частиц сильно анизотропно в зависимости от угла отражения [4]. Имея в виду учесть и дискретную (цепочечную) структуру ИКП, воспользуемся результатами исследования рассеяния быстрых положительно заряженных частиц цепочкой атомов, представленными в [4, § 2-3]. Для амплитуды рассеяния можем записать

$$f_{\theta_0}(\theta) \approx \sqrt{\frac{2i^3 p}{\pi \theta_0}} 4L \theta_0 \left\{ \exp \left[\frac{ipL}{2} (\theta^2 - \theta_0^2) - 1 \right] \right\} / pL (0^2 - \theta_0^2). \quad (2)$$

Поскольку $1/p\theta_0 R_0 \gg 1$ в наших условиях, зависимость амплитуды рассеяния от азимутального угла вылета φ можно пренебречь. Дифференциальное сечение рассеяния $|f|^2 d\Omega$ при этом осциллирует в зависимости от θ с уменьшающейся по мере увеличения θ амплитудой. Края центрального пика интенсивности определяются из условия $\theta = \theta_0(\theta_0^2 + 4\pi/pL)^{1/2}$, так что при условии $4\pi/pL\theta_0^2 \ll 1$ полуширина центрального пика $\delta\theta \sim 2\pi/pL\theta_0$. Эффективность объемного захвата определяется соотношением между полушириной центрального дифракционного пика и требуемым для эффективного ОЗ углом отклонения $\Delta\theta_0$ отраженного

протона от зеркального угла, поскольку доля частиц, дифрагированных вне области центрального пика, составляет всего лишь 8.2 % для закона дифракции (2). В условиях [1] $4\pi/pL\theta_0^2 \sim 10^{-2}$, считая, что $\delta\theta \geq \Delta\theta_0$, получаем следующий критерий эффективного ОЗ:

$$[2\pi/(pa)] \sqrt{R/R_0} \geq 1. \quad (3)$$

Прямая подстановка параметров из (1) в левую часть неравенства (3) дает 1/4, т. е. меньше единицы. Однако и в таком случае — на самом оптимальном для эффективного ОЗ — 21 % частиц переходит в режим канализации. Произведем с помощью амплитуды рассеяния (2) прямой расчет доли частиц, рассеянных на угол $\Delta\theta_0$ и более в благоприятную сторону при отражении от ИКП. С помощью (2) получаем

$$\eta = \Delta\sigma/\sigma = \int_0^{\theta_0 - \Delta\theta_0} \frac{|f|^2 d\theta \cdot 2\pi}{\sigma} \approx \int_{pL\theta_0 + \Delta\theta_0/2}^{\infty} \sin^2 x/x^2 dx/\pi \approx \int_0^{\infty} dx \sin^2 x/x^2 \pi \approx 0.046. \quad (4)$$

Аналогично для вероятности ОЗ при дифракции протона на ИКП, предшествующих отражательной, получаем 3.3, 1.4 % и т. д. Полное суммирование вероятностей БЗЧ приводит к итоговому значению $\eta \sim 21\%$.

Превышение этой цифры над наблюдаемыми экспериментально [1] объясняется эффектом деканализации. Из (3), (4) следует также, что эффективность объемного захвата с возрастанием энергии частиц непрерывно падает, и, в частности, при энергии протона $E \sim 1$ ТэВ эффект ОЗ за счет когерентного рассеяния практически будет отсутствовать. При уменьшении кинетической энергии протонов от 10^3 МэВ в [1] до более оптимального значения $\sim 10^2$ МэВ левая часть (3) будет равна уже 1, а процент захватываемых отражающей плоскостью частиц увеличивается от 4.6 до 27. Уменьшение радиуса кривизны кристалла позволяет увеличивать расходимость падающего на кристалл пучка ОБЧ и в то же время для каждой из таких частиц вероятность ОЗ с уменьшением R падает в соответствии с (3), (4). Изменение температуры кристалла слабо влияет на дифракцию и, следовательно, на ОЗ БЗЧ. Выбор же системы ИКП кристалла-мишени существен для эффекта ОЗ. Для конкретного кристалла оптимальным является выбор системы плоскостей с минимальным межплоскостным расстоянием a . Отметим, что изменение межплоскостного расстояния в наиболее широких пределах в зависимости от ориентации кристалла можно осуществить в щелочно-галоидных кристаллах или в кристаллах со структурой цинковой обманки, где каждая вторая ИКП может оказаться кванзинейтральной. При прохождении широкого пучка ионов (ионов) с той же кинетической энергией эффективность ОЗ должна резко упасть (возрасти) вследствие уменьшения (увеличения) поперечных размеров волнового пакета такой частицы. Таким образом, явление ОЗ имеет дифракционную природу в отличие от эффекта захвата в режим канализации в неизогнутом кристалле, где работают механизмы потерь поперечной энергии и многократного рассеяния. Эксперименты по ОЗ с вариацией массы частицы или энергии, а также с перебором системы ИКП кристалла (разные мишени и различные ориентации кристалла-мишени) являются критическими для идентификации механизма ОЗ.

Обсудим в заключение теоретические работы [5, 6], посвященные интерпретации явления ОЗ. В [5] протон полагался чисто классическим и квантовые когерентные эффекты учтены не были. Кроме того, угол влета в [5] полагался равным $\theta_0 = 0.2$ мрад при критическом угле $\theta_c = 0.175$ мрад [1], что не соответствует эксперименту [1], поскольку в [5] влетевший протон уже является надбарьерно-канализированным. Эксперимент же группы ЛИЯФ [1], когда $\theta_0 \gg \theta_c$, машинное моделирование [6] не описывает. Соответствующий [1] случай рассмотрен в работе [8], однако когерентное дифракционное рассеяние, важность которого отмечается в настоящей работе, в [6] не рассматривалось.

Автор благодарит О. И. Сумбаева, В. М. Самсонова, М. Н. Стриханова и участников семинара Лаборатории нейтронной и гамма-спектроскопии ЛИЯФ АН СССР за обсуждение проблемы интерпретации явления объемного захвата.

Литература

- [1] Андреев В. А., Баублис В. В., Дамаскинский Е. А. и др. Письма в ЖЭТФ, 1982, т. 36, № 9, с. 340—343; 1984, т. 39, № 2, с. 58—61; 1985, т. 41, № 9, с. 408—410; 1986, т. 44, № 2, с. 101—105.
- [2] Мазур Е. А. В кн.: Исследование поверхностных и объемных свойств твердых тел по взаимодействию частиц. М.: Энергоатомиздат, 1981, с. 53—65.
- [3] Оцуки Е. Х. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами. М.: Мир, 1985.

- [4] Калашников Н. П. Когерентные взаимодействия заряженных частиц в монокристаллах. М.: Атомиздат, 1981, гл. 2.
- [5] Таратин А. М., Воробьев С. А. ЖТФ, 1985, т. 55, № 5, с. 1598—1604.
- [6] Сумбаев О. И. Препринт ЛИЯФ, № 1201. Л., 1986.

Московский
инженерно-физический институт

Поступило в Редакцию
24 февраля 1987 г.

УДК 748.38

Журнал технической физики, т. 58, в. 5, 1988

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЕ СРАВНЕНИЕ СВЕТОВЫХ ВОЛН, ЗАПИСАННЫХ НА РАЗЛИЧНЫЕ ГОЛОГРАММЫ

И. Н. Одинцов, В. П. Щепинов, В. В. Яковлев

Для изучения процессов формоизменения широкого класса объектов активно используются методы голографической интерферометрии [1]. Зачастую рассматриваемые изменения носят необратимый характер, с чем связана невозможность воспроизведения экспериментальных исследований на одних и тех же физических телах. В принципе ряд последовательно записанных голограмм H_k , $k=1; 2, \dots, N$, фиксирующих рассеянную изменяющимся объектом световую волну, сохраняет достаточно полную информацию о кинетике процесса деформирования. Визуализацию интерферограмм, отвечающих различиям двух состояний поверхности объекта i и j , предлагается осуществлять путем попарного копирования соответствующих голограмм H_i и H_j на одну фотопластинку с образованием фактически двух-

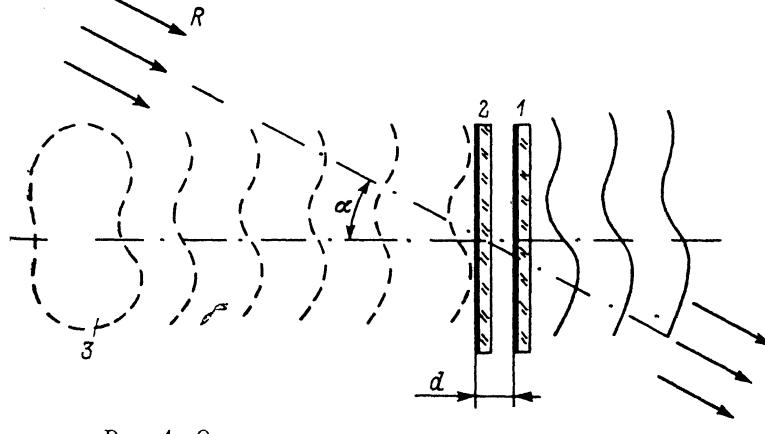


Рис. 1. Оптическая схема копирования голограмм.

экспозиционной голограммы $H_{i,j}$ и ее восстановлением. Наблюдаемые картины интерференционных полос при этом интерпретируются традиционными способами [2].

Одна из возможных схем копирования изображена на рис. 1. Голограммы H_i и H_j поочередно устанавливаются в то же положение, которое они занимали при их регистрации. Для этого может быть использовано, например, возвратное кинематическое устройство [3]. В непосредственной близости за плоскостью их расположения размещается фотопластинка 1 для записи голограммы-копии $H_{i,j}$. При этом в процессе копирования каждой первичной голограммы 2 предметной волной для $H_{i,j}$ является восстанавливаемая волна, формирующая мнимое изображение объекта 3, а опорной — проходящая через первичную голограмму восстанавливающая волна R .

Вследствие реально существующих вариаций толщины и оптических свойств подложек световые волны, восстанавливаемые с голограмм H_i и H_j по достижении регистрирующей среды фотопластинки, фиксирующей копии, различным образом возмущаются. Схожие возмущения получает и проходящая волна R . При уменьшении угла α между направлениями наблюдения и распространения волны R и расстояния d между фотопластинками ло-